

## 共同出展者募

埼玉県産業振興公社では、先端素材分野の一つであるナノマテリアルに関する技術・製 品を保有し、販路開拓を行なう埼玉県内の企業の皆様を支援致します。

今般、ナノテクノロジーに関する研究から応用まで異分野・異業種が集まる展示会 「nanotech2021」に、共同出展してみませんか。

貴社の保有する技術の可能性を全国に発信します。

## 開催日

2021年1月27日(水):28日(木):29日(金)

※予定(開催日が変更になる場合もございます)

場

東京ビックサイト※予定

募集企業

**4企業**(1企業展示スペースW1980mm×D495mm)

※多数応募の場合は選考

募集対象

次のⅠ、Ⅱのいずれも該当する企業

埼玉県内に登記簿上の本店又は主たる事務所を置く中小企業

ナノマテリアルに関する技術・製品を保有する中小企業

出展費用

10万円(税込)

【出展ブース費用及び装飾費用を含みます。 備品使用料等のオプション利用費は別途企業負担になります。】

出展エリア

独法・大学・公的機関エリア

出展対象製品



材料・素材:ナノマテリアルゾーン

ノコーティング、ナノコンポジット材料、 グラフェン、ナノインク、 性材料、フォトニクス材料、 フラーレン、ナノコロイド、高性能磁 体適合性材料、フォトニクス材料、フラーレン、ナノコロイド、高性能強性格 料、超高純度材料、セルロースナノファイバー(CNF)、セルロースナノクリス タル(CNC)、セルロースフィラメント、バクテリアセルロース(BC)、ミクロフ ィブリル化セルロース(MFC)、セルロースフィグリル、 その他ナノセルロール材料、セラミックス、電極材料、ナノ複合材料応用

加工:ナノファブリケーションゾーン

クジェット、混合・規律・分散・粉砕技術、微細パターンロ刷技術、エッチング、次世代リングラフィー、電子・イオンビーム加工、受託加工サービス、(1960年) グ、次世代リソグラフィー、 電子・イ 微細トランジスタ技術、微小放電加工、 フュージョン・ボンティング技術、 化、接着・接合技術、微小放電加工、微細トランジスタ技術、セルロースナノ



分析・計測・評価:ナノアナリティクスゾーン

電子顕微鏡 (SEM,TEM)、分析装置、評価・計測設計ツール、超精密測定機 器、高機能・高感度センサー、 受託評価・計測・分析サービス、 シミュレーション・分子設計ソフトウェア、近接場光、ピエゾステ ジ、 SPM・AFM、マイクロTAS、マテリアルズインフォマティクス、 ーション・分子設計ソフトウェア、粒径・分布計測、オペランド計測、 才顕微鏡、研究既発支援ツール、三次元計測、X線CT、その場ナノ解析、高時



応用:ナノイノベーションゾーン

● 次世代半導体 ● 人工知能・ディープラーニング ● MEMS/マイクロマシン ● 軽量化材料 ● 化粧品材料 ● 再生医療 ● ウェアラブルデバイス ● 航空・宇宙 ● 農業 ● バイオミメティクス ● 積層セラミックコンデンサ ● ノイズ除去 ● フレキシブル基盤

申し込み期限:2020年9月

※出展申し込みは裏面をご参照ください



お申込は

公益財団法人埼玉県産業振興公社 FAX/048-857-3921

## 共同出展お申込み

お申し込み先FAX: 048-857-3921

お問い合せTEL: 048-857-3901 担当: 梶山

E-mail:sangaku@saitama-j.or.jp

(メール申込の際は記入済みの本ページをPDFでスキャンし、添付送信して下さい。)



申込期限 2020年9月30日(水)

·本申込書 ·会社案内 ·(	(任意)製品のチラシ、カタログ等資料
(フリガナ)	
企業名	英語表記:
	URL:
ご連絡先担当者 (お申し込みから出展当日の	お名前 部署・役職
連絡担当者をご記入下さい)	E-mail:
   所在地(ご住所)	郵便番号 :
唐·孔巫 / FAV	所在地 :
電話番号 / FAX	電話番号: FAX:
業種/事業内容	
【選考時の資料となります】	
1.出展目的	
   ※主なターゲット層等も   含めてお書きください	
2. 展示する製品、 技術	
(展示製品はチラシ・カタロ グ等の資料を別添下さい)	
3. 出展により期待 される効果について	



